# **RF** Characteristics of Waveguide Coupler for Traveling Wave Structures

T.Taniuchi<sup>1</sup>, T.Asaka, T.Kobayashi, S.Suzuki, H.Dewa, H.Tomizawa, H.Hanaki, A.Mizuno, K.Yanagida Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)

1-1-1 Kouto, Mikazuki, Sayo, Hyogo, 679-5198

#### Abstract

To avoid rf breakdown in the high gradient accelerating structures, a simpler waveguide coupler has been studied, in which the rf power is fed into the accelerating cell through the electric field coupling. The fundamental rf characteristics of the coupler such as matching shape, field distribution, axial field asymmetry and so on, was investigated using a 3D time-domain module of MAFIA code. It was found that the matching shape is reasonable for fabrication and the field symmetry is good though the accelerating field is small in the waveguide and coupling cell.

# 進行波管における導波管電界結合型カプラーのRF特性

## 1. はじめに

近年、電子線形加速器において高電界型加速管の 開発や利用研究が進められているが、高電界発生時 に起こるRFブレイクダウンの発生頻度を下げるこ とが、実用化への重要なテーマとなっている。RF ブレイクダウンの発生場所は加速管の構造により多 少異なるが、その多くは入出力カプラーセルである ことが知られている。カプラーセルにおけるRFブ レイクダウンの発生要因として考えられているのが、 従来の加速管に広く採用されている磁界結合型カプ ラーのアイリスエッジに流れる表面電流の高密度化 に伴うパルスヒーティングで、エッジの曲率を大き くしたアイリス形状とすることでこれを緩和するこ とはできるが、その反面、実際の加速管製造におい てはカプラーの加工、調整が難しくなってしまう。

一方、全く新しいカプラー構造の試みが成功して いる。SLACのNantistaら<sup>III</sup>はモード変換カプラーと 呼ばれる構造を提案し、Xバンド加速管において安 定な高電界発生を実現している。これは、RF伝送 モードを矩形導波管のTE<sub>01</sub>モードからビーム軸方向 に伝搬する円形導波管のTM<sub>01</sub>モードに変換し、マッ チングセルを介してRFパワーをレギュラーセルに フィードするというもので、マッチングをとるため に矩形導波管内にアイリスを設ける必要はあるが、 表面電流密度を従来のカプラーよりも大幅に下げる ことができる。また、矩形導波管のE面をビーム軸 上に配置した導波管電界結合型カプラーも提案され、 この構造においては導波管内のマッチングアイリス をも不要としている。

本研究では、高電界型加速管用として高電界発生 のボトルネックとならないようなカプラーの開発を 目指し、モード変換カプラーよりも単純な構造で、 製作、調整がしやすいと考えられるシングルフィー ドの電界結合型カプラーについて、マッチング形状、 電磁場非軸対称性、製造時に要求される寸法精度等 を調べるため電磁場解析コードMAFIA ver.4.1<sup>[2]</sup>によ るシミュレーションを行った。

## 2. 導波管電界結合型カプラー

導波管電界結合型カプラーと磁界結合型カプラー の基本構造を図1に示す。導波管電界結合型カプ ラーの基本構造は、一端が短絡された矩形導波管の TE<sub>01</sub>モードの電界中心軸が加速セルのビーム軸 (TM<sub>01</sub>モードの電界中心軸)と一致するように、加 速管の両端に導波管を配置したものである。また、 導波管の隣の加速セルは、導波管とレギュラーセル のマッチングをとるためのマッチングセルで、導波 管側のアイリス径がレギュラーセルのそれよりも大 きくなる。



図1:磁界結合型カプラー(a)と導波管電界結合型 カプラー(b)の基本構造

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: ihcuinat@spring8.or.jp

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

# 3. MAFIAによるシミュレーション

#### 3.1 計算形状及び境界条件

MAFIAでの計算形状を図2に示す。空胴はSバンド(2.856GHz)、導波管はWRJ-3規格の寸法で計算 を行った。今回は加速管実機の設計ではなく本カプ ラーの基本特性の評価を目的としているので、加速 セルは1セルのみで、アイリス径2aは24mm、アイ リス厚は5mm、セル長は35mm(2π/3モード加速管 と同じ)に固定した。また、アイリス先端に表面電 界を下げるための大きな曲率は与えず、直角エッジ としている。メッシュサイズは概ね1.7mmである。



図2:MAFIA計算形状

X軸及びZ軸の境界条件は、加速管のTM<sub>01</sub>モード または導波管のTE<sub>01</sub>モードが境界面に対して鏡像対 称となるよう設定した。また、Y軸は導波管境界を 設定し、下限境界からシグナルを入力する時間領域 シミュレーションを行った。

3.2 カップリングアイリス径の最適化

本モデルではマッチングセルのセル長は加速セル と同じとし、カップリングアイリス径(図1の2c)お よびマッチングセルの内径(2b)をパラメータとして MAFIAのT3モジュール (Advanced S-Parameter Wizard) を用いて2cの最適値サーベイを行った。サーベイの 手順は、2cを2mm変える毎に、2bを調節して入力 ポートへの反射係数(S<sub>11</sub>)が最小となる点を求めた。 それぞれの2cに対して最小となったS<sub>11</sub>をプロットし たものが図3である。今回仮定したアイリス厚及び セル長においては、カップリングアイリス径43mm 付近でマッチングがとれることが分かった。また、 2c寸法に対して比較的広い範囲でマッチングがとれ るので、加工、調整についての許容誤差を大きくと ることができる。



図3:カップリングアイリス径の最適化

#### 3.3 電磁場分布

S-Parameter Wizard によりカップリングアイリス径 を決定した後、S<sub>11</sub>最小点の単一周波数にて空胴を励 振して共振時の電磁場を調べた。図4に加速セルに おいて最大電界強度に達した時のY-Z平面におけ る電界分布を示す。



図4:加速セル最大電界強度時の電界分布

加速セル内の電界強度と導波管内における電界強 度を比較するため、図5にそれぞれが最大強度に達 した時のビーム中心軸における電界(Z成分)強度 分布を示す。導波管内の最大電界強度は加速セル内 のそれの13%程度であり、カップリングセル内の電 界も同程度であることから、ビーム加速へのカプ ラーの寄与は小さい。また、加速セルと導波管の電 界強度最大時の位相差は109度であった。さらにセ ル長及び導波管形状を最適化することでカプラーで のビーム加速効率を上げることが可能と考えられる。



導波管端面の位置はカップリングアイリス径に応じて導波管内の電場中心がビーム軸に一致するよう 調整すべきであるが、今回はビーム軸から40mmに 固定したため、図6に示すようにマッチングがとれ た状態で約4mmの軸ずれが見られた。



図6:導波管端面位置と電界中心のずれ



図7:加速セル内電磁場の軸対称性

この状態での加速セルにおける非対称性を見るため、 y=±4mmの位置における電界強度の差を加速セルの 最大電界で規格化したのが図7である。導波管内で は加速電界の2%程度の電界強度差が生じているが、 加速セル内のそれは0.1%以下になっており、端面位 置は加速セル内電磁場分布にほとんど影響を与えな いことが分かる。

## 4. 結論

高電界型加速管のカプラーにおけるRFブレイク ダウンを回避するため、表面電流や電界集中の少な い構造である導波管電界結合型カプラーについてシ ミュレーション・コードによる評価を行った。1セ ル加速空胴モデルにおいてカプラーの最適寸法を求 め、カプラー内電磁場分布と、寸法許容誤差につい て調べた。その結果、導波管及びマッチングセル内 の電界がレギュラーセルと比較して大幅に小さいた め、シングルフィードであるにも関わらず電磁場の 非軸対称性によるビームへの影響が小さいことが分 かった。そのため、本カプラーにおいては非対称性 を補償するための三日月カット<sup>(3)</sup>やダブルフィード 化の必要がなく、寸法許容誤差も比較的大きい。

本構造ではビーム軸上の導波管及びマッチングセ ルにおいてほとんどビーム加速できないため、単位 長さあたりの加速ゲインが建設コストに大きく反映 するリニアコライダーのような長尺マシンにこのま ま適用することはできない。しかしながら、加速セ ルよりも放電を起こしにくいことが期待されるので、 これまでカプラーで制限されていた加速管の放電限 界を加速セル自体が持つ限界まで引き上げることが でき、RFブレイクダウンの発生頻度を引き下げる ことができると考えられる。さらに、本カプラーに おいて導波管以外の部分は同軸構造であるので、加 速管製造時の最終調整においても旋盤による精密加 工が可能である。表面粗度や段差、エッジといった 放電要因を加工時に発生しにくいという点も本カプ ラーのメリットの一つと考えられる。

今後は実機への適用を視野に入れて、形状の最適 化と低電力モデルの製作及び測定を行う予定である。

## 謝辞

高エネルギー加速器研究機構の大澤哲、山口誠哉、 紙谷琢哉、杉村高志、肥後壽泰の各氏には本研究に 関し貴重な助言をいただきました。ここに謝意を表 します。

## 参考文献

- C.D. Nantista et al., Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference, Portland, USA, May 12-15, 2003, p1276.
- [2] http://www.cst.de/
- [3] Y. Igarashi et al., Proceedings of the 20<sup>th</sup> Linear Accelerator Meeting in Japan, Osaka, Sep. 6-8, 1995, p194.